# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-035092

(43)Date of publication of application: 05.02.1992

(51)Int.CI.

H05K 3/46

(21)Application number: 02-142951

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

31.05.1990 (72)Inventor

(72)Inventor: MORI TAKAHIRO

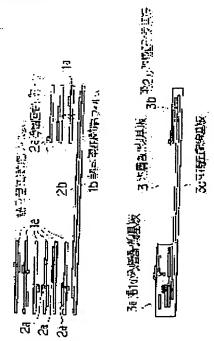
YOSHIDA KENICHI

## (54) MULTILAYER WIRING BOARD AND MANUFACTURE THEREOF

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an easy—to—handle multilayer wiring board having excellent mechanical strength, which can be reduced in size while accommodating a plurality of multilayer wiring regions, by an arrangement wherein apparently isolated multilayer wiring boards are integrally jointed through a flexible wiring board constituting a part of conductive circuit pattern in the multilayer wiring board.

CONSTITUTION: A multilayer wiring board comprises a first multilayer wiring board 3a alternately provided with layer insulation layers of thermoplastic resin 1a, 1b, a second multilayer wiring board 3b alternately provided with thermoplastic resin insulation layer, and a flexible wiring board 3c constituting a part of conductor circuit pattern layers 2a, 2b of the first and second multilayer wiring boards and connecting them integrally. The multilayer wiring board 3 integrally jointed with the first and second multilayer wiring boards 3a, 3b through the flexible wiring board 3c is also completely integrated in



the first and second multilayer wiring boards 3a, 3b, and required electrical connection capability is sufficiently provided to the flexible wiring board 3c.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

⑩ 日本 国特許庁(JP) ⑪ 特許 出願公開

## ◎ 公開特許公報(A) 平4-35092

SInt. Cl. 5

識別配号 庁内整理番号 ❷公開 平成4年(1992)2月5日

H 05 K 3/46

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称 多層配線基板およびその製造方法

> 頤 平2-142951 团特

❷出 願 平2(1990)5月31日

@発明者

浩

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33 株式会社東芝横浜事業

所磯子工場内

加発 明 者 吉 田

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33 株式会社東芝横浜事業

所磷子工場内

勿出 類 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 須山 佐一 70代 選 人

#### 明 細 書

1. 発明の名称

多層配線基板およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 少くとも交互に熱可塑性樹脂を層間絶縁層 として形成された第1の多層配線基板と、

少くとも交互に無可塑性樹脂を層間絶縁層とし て形成された第2の多層配線基板と、

前記第1の多層配線基板および第2の多層配線 基板の専体回路パターン層の一部を成しながら両 者を一体的に接続する可挠性配線基板とが成るこ とを特徴とする多層配線基板。

(2) 主面に導体回路パターンを設けた複数枚の熱 可塑性樹脂フィルムおよび可捻性配線基板の所定 領域を位置合せして積層し第1の積層体を構成す る工程と、

主面に導体回路パターンを設けた複数枚の熱可 塑性樹脂フィルムおよび前記可撓性配線基板の他 の所定領域を位置合せして積層し第2の積層体を 構成する工程と、

1 —

前記第1の積層体および第2の積層体を一括し て真空加熱加圧プレスして各積層体を一体化する 工程とを具確することを特徴とする多層配線基板 の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

「発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は多層配線基板およびその製造方法に に係り、特に相互が電気的に接続された第1の多 **磨配線領域と第2の多層配線領域とを具備した多** 層配線基板およびその製造方法に関する。

(従来の技術)

絶録体層を介して導電回路パターン層を、復 数磨一体的に積層して形成して成る多層配線基板 はよく知られている。この種の多層配線基板は、 配線密度の向上が可能なため、導電回路の構成を をコンパクト化し得るという大きな利点がある。

また、この種の多層配線基板の実用段階におい ては、多層配線基板の配線密度の服界ないし電子 部品の搭載・実装する面積からの制約、あるいは

特閱平 4-35092(2)

このような使用態様においては、別投した複数の多層配線基板間を、たとえばフラットケーブルなどのリード線でコネクタを用い、もしくは可能性配線基板(フレキシブルブリント板)で異方性 専電膜を用い電気的に接続し、所要の回路機能を 得るように構成している。

(発明が解決しようとする深語)

しかし、上記のように別設された多層配線基板間をコネクタを用いて無気的に接続する手段は、接続作業が煩雑なうえ機械的な援動などによって断線など起し易いばかりでなく、ケーブルなどの占める領域も比較的大きいので、回路構成の全体的なコンパクト化なども十分に図り得ないという問題がある。

一方、別設された多層配線基板間をフレキシブルな配線基板で電気的に接続する場合も、結局は 多階配線基板の接続端子とフレキシブルな配線基

- 3 **-**

フィルムおよび可捻性配線基板の所定領域を位置合せして設備し第1の機構体を構成する工程と、 主面に導体回路パターンを設けた複数枚の熱可塑性樹脂フィルムおよび前記可換性配線基板の他の所定領域を位置合せして積層し第2の積層体を構成する工程と、前記第1の機 がおよび第2の機 係を一括して真空加熱加圧プレスして各積層体を一体化する工程とを具備することを特徴とする。 (作用)

本発明に係る多層配線基板は、見掛け上分離された各多層配線基板が、前記各多層配線基板の単電回路パターン層の一部をなすフレキシブルな配線基板によって連接一体化した構成を成している。したがって、前記各多層配線基板間を後で電気的に接続する作業も不要となる。多層配線基板間の接続部はフレキシブルな配線基板であるため、曲げ加工なども可能となるので、回路構成部のコンパクト化にさらに寄与する。

一方、本発明に係る多層配線基板の製造方法に よれば、可続性配線基板の所定領域を互いに異な 板の接続端子との間に異方性導電膜を配設する必要があるため、接続作業が煩雑で、機械的な振動などによって接続部の離脱が起り易いという問題がある。

本免明は上記事情に対処してなされたもので、 複数の多層配縁領域を確えながら小形化が可能で かつ、機械的強度などもすぐれた使用し島い多層 配線基板およびその製造方法の提供を目的とする。

[発明の構成]

(舞園を解決するための手段)

本発明に係る多脳配線基板は、少くとも交互に無可要性切配を層間絶線層として形成された第1の多層配線基板と、少くとも交互に無可要性粉節を層間絶線層として形成された第2の多層配線基板と、前記第1の多層配線基板および第2の多層配線基板の導体回路パターン層の一部を成しながら両者を一体的に接続する可線性配線基板とが成ることを特徴とす。

また、本発明に係る多層配線基板の製造方法は、 導体回路パターンを設けた複数枚の熱可塑性樹脂

- 4 -

る多層記録の一部として位置合せして積層し、これらを一括して真空加熱加圧プレスし、絶縁層を成す熱可要性樹脂フィルムの無溶融作用によって各種層体を一体化するため、緻密な内部組織を呈する強固に一体化した多層配線基板が容易に形成される。

(実施例)

以下第1図および第2図を参照して本発明の 実施例を説明する。

- 5 -

特閣平 4-35092(3)

2bを被着形成した。

次いで、単電回路パターン2a、2bをそれぞれ被替形成したポリスルホン樹脂フィルム1a、1bを第1 図に断面的に示すごとく積層した。すなわち、連電回路パターン2bを被音形成した比較的長尺に、ポリスルホン樹脂フィルム1bの値を付しながら、多層的にそれぞれ積層して積層体を構成した。

しかる後、前記積層体を一括して真空加熱加圧 プレスにセットしてから、両積層部を 200℃に加 熱設定して 5ks / cf に加圧し、一括成形処理した。 第2図はこのようにして構成した多層配線基板を 断面的に示したものである。

前記製造した第1の多層配益板 8aと第2の多層 配益板 8bが可換性配線 基板 8cで一体的に接合され ・た多層多層配基板 3 は、第1の多層配基板 8aおよ び第2の多層配基板 8bにおいてもそれぞれ完全に 一体化しており、また可換性配線基板 8c部におい ては、所要の電気的な镀镜機能を十分に保持して

- 7 -

ってもよい。

[発明の効果]

4. 図面の簡単な説明

 いた。

なお、上記では熱可塑性機能フィルムとして、 ポリスルホン樹脂フィルムを用いたが、たとえば ポリエーテルサルホン樹脂フィルム、ポリエーテ ルエーテルケトン樹脂フィルムなど他の熱可塑性 樹脂フィルムを用いても同様の作用・効果が認め られた。

また、上記では第1の多種配基板 8aおよび第2の多層配基板 8bを電気的に接続するとともに、下間に配数した体化している可挽性配線基板 8cを最近に配数位置は他の位置でもよいい。 はいまる多層配線基板の層間絶縁層の一部は、する多層配線基板の層間絶縁層の一部は、両側に熱可塑性樹脂フィルム層を介在させた場合、たとえば無硬化型樹脂層であってもよい。

さらに、上紀では第1の多層配基板 8a および第 2 の多層配基板 8b り 専体回路 パターンを、 専電性 ペーストで形成したが、一部を網箔などのフォト エッチングによって形成し、配線密度の向上を図

- 8 -

せ断面図である。

1a・1b … 熱可塑性樹脂フィルム

2a,2b … 導電回路パターン

3 ... ... 多層配線基板

3a… … 5 1 の多層配線基板

8b…… 第2の多層配線基板

3c… … 可授性配線基板

出願人 株式会社 東芝

代理人 弁理士 須 山 佐 一

- 9 -

特闘平 4-35092(4)

